第一原理計算による Na-Ga 融液中の N-N, C-C および C-H 結合状態の解析

First-principles analysis of N-N, C-C, and C-H bonds in a Na-Ga melt

三重大院工¹, 阪大院工² ○河村 貴宏^{1,2}, 今西 正幸², 吉村 政志², 森 勇介², 森川 良忠²
Mie Univ.¹, Osaka Univ.², ○Takahiro Kawamura^{1,2}, Masayuki Imanishi², Masashi Yoshimura²,
Yusuke Mori², and Yoshitada Morikawa²

E-mail: tkawamura@mach.mie-u.ac.jp

はじめに 溶液成長では溶媒や添加物が触媒として働き、結晶成長に大きく影響することが知られている。その一方で最適な溶媒や添加物を探すことは難しく、その原理について詳細な理解が求められている。我々は以前に第一原理計算を用いた解析によって、C 添加 Na フラックス法による GaN 成長において C-N 原子間の結合・分解反応が重要な役割を担っていることを明らかにした [1]。本研究では C 添加 Na フラックス法による GaN 成長に関して他の重要な原子間 (N-N, C-C, C-H) の結合について、Na-Ga 融液中での結合エネルギーとその結合状態を調べた。

計算方法 解析には第一原理分子動力学プログラム“STATE-Senri”[2]を用いた。約 54 個の原子からなる Na または Na-Ga (Na:Ga $\approx$ 4:1) 融液中に一組の N-N, C-C または C-H 結合を含む計算モデルを用いた。上記の原子間結合距離を拘束した状態で、1073 K で 10 ps の分子動力学シミュレーションを行った。Blue moon 法 [3] を用いて自由エネルギー変化を調べ、その結果から結合の形成・分解に必要な活性化エネルギーを求めた。また融液構造の座標データを用いて状態密度解析を行い、結合状態の変化を調べた。

結果および考察 ここでは C-H 結合の結果を示す。図 1 は C-H 原子間拘束距離に対する自由エネルギー変化を示している。この結果から、結合の分解に必要な活性化エネルギー (E_D) は Na 融液中では 1.97 eV, Na-Ga 融液中では 1.34 eV であることが分かった。CH₄ 単体での C-H 結合エネルギーを計算したところ 4.57 eV であったので、Na 融液および Na-Ga 融液中では C-H 結合は分解しやすくなっていることが分かった。次に Na 融液中より Na-Ga 融液中の方が分解エネルギーが小さい理由を調べるため、C-H 原子間距離が 1.8 Å の場合について状態密度解析を行った結果を図 2 に示す。この結果から、Na-Ga 融液中では C と H の結合に関するピーク強度が減少しており、C-H 結合が弱まっていることが示された。

図 1: Free energy profile as a function of C-H interatomic distance. The energy at the C-H distance of 3.5 Å is set to zero.

図 2: Atomic orbital local density of states for C and H atom using (a) the Na melt and (b) Na-Ga melt models. The Fermi level is set to zero. The C-H distance is 1.8 Å.

[1] T. Kawamura et al., APEX **9**, 015601 (2016). [2] Y. Morikawa, Phys. Rev. B **51**, 14802 (1995).